

## УСТАНОВКА ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБО ЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ И СИНТЕЗА НАНОПОРОШКОВ В ВАКУУМЕ

# МОНООКСИД

**Назначение:** Реализация технологических процессов получения особо чистых материалов, таких как высокотемпературная обработка материалов и деталей в вакууме, синтез нанопорошков, возгонка и осаждение материалов.



### Особенности:

- Вращающийся плазменный реактор диаметром 130 мм;
- Высокочастотный нагрев до 2100°C;
- Система наклона и вращения реактора;
- Безмасляная система откачки;
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления 30-160 кВт;
- Четырехканальная система подачи химических реактивов;
- Система продувки и удаления реакционных продуктов в скруббер.

